## 科学研究費助成事業

A ... ~

研究成果報告書

	令和	2	年	5 /	月 1	1 日:	現仕
機関番号: 82626							
研究種目: 基盤研究(B) ( 一般 )							
研究期間: 2017~2019							
課題番号: 17H03177							
研究課題名(和文)1000 の高温ガス流動の温度速度同時可視化法							
研究課題名(英文)Simultaneous temperature and velocity visualization centigrade	n of a	gaseo	us f	low o	ver 10	000	
研究代表者							
染矢 聡(someva. satoshi)							
国立研究開発法人産業技術総合研究所・エネルギー・環境領域・研究グル	ープ付						
研究者番号:0 0 3 5 7 3 3 6							
な付決定類(研究期間全体)・(百接経費) 14,070,000円							
入门/人在限(WI/元期间主件)・(且按社員) 14,070,000 口							

研究成果の概要(和文):本研究では,1000 の高温ガスの温度と速度の分布を同時に可視化計測する技術を開発した.500 ~1000 の温度範囲で任意の気体に適用可能とするため二色燐光法とPIVを組み合わせた温度速度同時可視化を実現した.一般的なPIV法同様に蛍光体粒子を僅かな時間間隔で二回励起,撮像して粒子移動量から速度を求め,各励起直後の燐光スペクトルの二つの波長帯の強度比から温度を求めることにより,温度速度を同時に可視化計測した.蛍光体粒子の光学特性を1500 までの範囲で評価するとともに二波長分光ユニットの最適化を行い,時間分解能6µsで壁面衝突噴流の温度速度の同時計測を行った.

研究成果の学術的意義や社会的意義 これまで気体の温度分布を測定する技術が無かったが,近年,燐光粒子をトレーサーとして利用する方法でこれ が実現されつつある.一方,熱利用の高効率化,排熱・未利用熱の活用のため,更には燃焼効率向上のためには 高温条件でこれを実現することが重要である.今回1000Kまで測定可能となったことで,学術的には高温ガス温 度分布を可視化すること自体の新しさに加えて,燃焼前のガス温度分布が結果に与える影響などの現象解明に資 することができる.また,社会的にはデータサーバーや工場内の熱源の廃熱を低動力で換気したり,熱を回収す るなどエネルギー利用の総合効率向上に資することができる.

研究成果の概要(英文):We developed a simultaneous visualization of temperature and velocity distribution of a high temperature gaseous flow. To realize the temperature measurement from 500 to 1000 degrees of any kinds of gas, we coupled the PIV and the ratiometric temperature measurement method. The velocity was measured from the displacement of particles during a short time, as same as the PIV with a double-pulsed laser. The temperature was measured the intensity ratio between two-bands of emission spectrum of luminescence. We investigated the temperature responsibility of phosphor particles from the room temperature to 1500 degrees and optimized the optical filters and a spectroscopic system. The temperature and velocity distribution of high temperature gas flow was successfully visualized at the time resolution of 6 micro seconds.

研究分野: 流体工学, 熱工学

キーワード: 流体計測 可視化 温度 蛍光体 燐光

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。

様 式 C-19、F-19-1、Z-19(共通)

#### 1.研究開始当初の背景

エネルギー機器の総合効率向上のため熱の有効利用が重要であり,タービン,エンジンなどの機器では導入するガス温度を高めて高効率高出力化を目指している.これらのシステムでは,排熱を減らして熱をシステム内部に閉じ込めるための遮熱コーティングなどの技術開発も進んでいる.高温システムにおける高度な温度制御のためにはガスの温度分布の理解が重要である.特に構造物壁面近傍において,ガス温度,ガス流速と構造物表面温度の同時計測は,高効率で信頼性の高いシステム開発に不可欠である.温度と速度の境界層厚さや温度速度分布など壁面近傍流れのダイナミクスの理解が重要である.しかし,熱流体の温度分布計測技術は未だ開発途上で,これらの流れの温度速度を計測できる術はない.

#### 2.研究の目的

そこで本研究では,1000℃の高温ガスの温度と速度の分布を同時に可視化計測する技術を開発 する.赤熱光の強くなる500℃~1000℃の広い温度範囲,広範な流速条件,任意の気体に適用可 能とするため二色燐光法と PIV を組み合わせた温度速度同時可視化を実現する.無機蛍光体粒 子,紫外線レーザー,小型 CMOS カメラを用いる.一般的な PIV 法同様に蛍光体粒子を僅かな 時間間隔で二回励起,撮像して粒子移動量から速度を求め,各励起直後の燐光スペクトルの二つ の波長帯の強度比から温度を求める(二色燐光法)ことにより,温度速度を同時に可視化計測する. 蛍光体粒子の光学特性を1500℃までの範囲で評価するとともに二波長分光ユニットの最適化を 行い,時間分解能 5μs,精度±5℃を達成する.壁面衝突噴流の基礎実験によって開発手法の測定 精度・適用可能範囲を評価する.粒子の熱流動場への追随性や粒子が与える影響についても明確 にする.

#### 3.研究の方法

#### 二色温度計測法の開発:

本研究では,高温場での温度計測を行うために二色法を用いる.二色法は,蛍光体のスペクトル 形状が温度に依存して変化する特徴を利用して異なる波長帯の発光強度比から温度を算出する 手法である.寿命法に比べて短い露光時間での計測が可能なため,赤熱の影響を受けづらく,高 い時間分解能から急激な温度変化の計測も可能である.

本研究で様々な蛍光体粒子の温度特性を評価し、高温計測用トレーサー粒子として BAM-G 蛍光

体粒子(BaMgAl<sub>10</sub>O<sub>17</sub>:Eu Mn)を選定した. BAM-G 蛍光体の二つの波長の発光強度と温度との関係を Fig.1 に示した.温度上昇に伴い,516nm の光は強度が低下する一方で,450nm の光は強度が一度上昇したあとで減少する.図から二波長における発光強度比も温度上昇に伴い,約1100°C まで単調に減少することがわかる.図中の発光強度は二波長帯のピーク値とその比を示しているが,実験ではそれぞれの波長帯を二台のカメラで撮影し,その発光強度比から温度計測を行う.

二色法では各波長の発光強度分布を二枚の画像として捉えるが,同一の計測点の発光強度比から温度を算出するため,二つの画像の正確な位置校正が重要となる.本研究では校正板を用いた位置校正を行う.直径0.5mmの円形が平面に2mm間隔で並んだ校正板を二台



Fig.1 Peak intensities at two different bands of BAM-G at various temperatures

のカメラで撮影し、その円形の中心座標をテンプレートマッチングによって算出する.算出した 中心座標から二元三次多項式近似によって、二つの画像空間の写像関数を求め、反射側カメラの 撮影画像を透過側カメラの画像と同じ座標空間に射影する.校正板の円形 100 点の中心座標か ら位置校正を行った結果、二画像の各中心座標の最大誤差は、0.00174 pixel と非常に小さい値と なった.なお、画像の解像度は1024×1280 pixel だが、二画像の撮影位置にズレが生じるため、撮 影領域が一致する範囲で座標変換を行った.

#### 4.研究成果

## 温度較正と壁面温度計測実験を通じた精度評価:

二色法の検証として,容易に温度一様場を形成できる銅ブロックを用いた温度計測実験を行った.銅ブロックのサイズは50×50×20mmで,内部に6本のカートリッジヒータ(φ6mm,100W)を設置した.また,二色法による温度計測の精度評価のため,4本の自作 K型熱電対(線径0.126mm)を厚さ0.5mmの銅板で挟み固定した.熱電対は温度補償器を通してアンプに接続され,100倍の出力となって10kHzで計測される.撮影に用いる2台のカメラおよび一つのレンズは,3枚のフィルタとともに治具に固定されている.銅ブロック表面には蛍光体を塗布し,UVシングルパルスレーザ(355nm,30Hz)によって励起を行った.励起された蛍光体からの発光強度は,カメラユニット内部のダイクロイックミラーを介して二台のカメラ(1024×1280pixel,60fps, 12bit)で撮影される.実験装置をFig.2に示す.

Fig.1 より BAM-G の燐光の二つのピーク波長での強度比は温度上昇に伴い減少する.カメラによる画像撮影では限られた検出感度の範囲で,ある幅を持つ波長帯の光を計測する.そこでカメ

ラユニットに分光器を設置して,温度と燐光強度比との関係,この関係の温度変化に対するヒス テリシスの有無を評価し,光学フィルタの組合せを最適化した.また,銅ブロックの温度を 700~850~700℃の範囲で30℃ごとに変化させ,各温度で300組の画像を撮影した.4本の熱電 対による計測温度のばらつきは,最大で5.5℃となったが,ここでは4点の平均値で温度一様と 仮定した.燐光強度比は,それぞれの波長帯の燐光画像を16×16 画素で50%オーバーラップさ せて平均して,長波長帯を短波長帯で除した値から算出した.

温度感度の最も高かった光学フィルタの組合せにおける,画像中心部での強度比のヒステリシ ス特性を Fig.3 に示す.図から,この温度範囲において BAM-G 蛍光体は酸化等の劣化をせず, 温度変化に対するヒステリシスが無い,つまり,高温の温度計測用のセンサ物質として有用であ ることが明らかとなった.なお,このときの光学フィルタの組合せは以下のとおりである.1)レ ンズ直後に赤熱遮断用として 570nm の短波透過フィルタ(LP),2)分光用ダイクロイックミラー として 510nm(0°入射時)の長波透過フィルタ(HP),3)ダイクロイックミラーで反射される短波長 側波長帯用のカメラセンサ直前に 500nmLP を設置した.このとき,最も高い温度感度が得られ ることがわかたった.以後の実験では,フィルタにこの組み合わせを用いることとした.なお, 他の光学フィルタの組合せにおいても,高温での温度変化に対して燐光強度比のヒステリシス は見られなかった.

次に,850~700°Cの範囲で10°Cごとに冷却しながら,燐光強度比と熱電対で測定した温度との 関係を調べた.得られた強度比と撮影時の温度をもとに,最小二乗法を用いて二次式に近似して 温度較正関数を得た.Fig.4 に,画像中心点における熱電対と,二色法で計測した時間平均温度 の関係を示す.熱電対との最大誤差は2.8°Cであり,高い精度で計測できることがわかった.ま た,700°Cにおける二色法の標準偏差は1.3°Cであるのに対して,850°Cにおいては4.3°Cと温 度上昇に伴い不確かさが大きくなることがわかった.これは,温度上昇にともない二画像の強度 が低下するため,各画像強度の時間的なばらつきがその比に与える影響が大きくなったためだ と考えられる.

更に,作成した校正関数を使用し,850°Cに加熱した銅ブロックの自然冷却時の表面温度を計測した.計測開始時の壁面温度分布,および熱電対と二色法による計測温度との時間変化の様子を Fig.5 に示す.

Fig.5 左図の壁面温度分布は,比較する熱電対を中心とした 20×16mm の領域を示す.Fig.5 右図 は,熱電対で測定した温度と,熱電対直上の位置での二色強度比から算出した温度との関係を示 しており,二色法及び熱電対での測定値がほぼ一致している.ただし,熱電対による計測温度よ りも二色法による値の方が全体的に低い値を示している.この誤差の原因として,銅ブロックと 0.5mm の銅板で熱電対を挟み,二色法では銅板の外気側表面の温度を測定しているため,熱電対 位置での温度が表面温度に比べて高い可能性が挙げられる.



#### 高温用トレーサー粒子を用いた速度計測試験:

本研究では,流れ場の温度および速度を制御するために,Fig.6 に示す実験装置を製作した.作 動流体の空気は,ラスキンノズルでトレーサ粒子と混合される.気体の加熱には,500Wのヒー トガンを使用し,温度および速度は流量とヒータ出力によってコントロールされる.加熱された 空気は,直径8.5mmの出口から実験装置内に噴出して,20mm離れた壁面に衝突する.気流の温度は,内部に設置された5本のK型薄膜熱電対(応答100kHz)によって計測される.熱電対は温度補償器,アンプを通して計測を行う.気体流れのPIVで利用される一般的な固体トレーサ(例えばGodBall B25C,かさ密度180kg/m<sup>3</sup>)と比べ,BAM-Gは重い(かさ密度1900kg/m<sup>3</sup>)ため,その流れへの追随性を常温で確認した.また,散乱光粒子像の利用を前提としたPIV解析を燐光粒子像で行うことに起因する計測誤差についても検討した.

上述の Godball と BAM-G 粒子で LDV 及び通常の PIV 計測を行い, 粒子の流体追随性に関する 検証を行った.LDV は点計測である.また,本研究で用いた LDV は同軸上にリフレクタを設置 する必要があるため, PIV との同時計測を行うことは出来ない.そのため,流れ場の再現性,定 常性を仮定し,LDV 計測点における速度の時間平均,変動幅を LDV と PIV 計測とで比較した. また,温度速度同時計測では UV 励起による長寿命の燐光粒子像を用いるため,ほぼ球状の散乱 光粒子像と比べて流れ方向に伸びた粒子像となる.PIV 解析では球状,ガウス分布の粒子像を前 提としているため,粒子像が伸びることの影響を検証する.散乱光による PIV 計測ではシャッ タを開放し,レーザの照射間隔によって二画像の間の時間間隔(*dt*)および粒子の移動量を決定す る.高温ガス流れの計測を目的とする本研究では,長い露光時間は赤熱の蓄積を招き,強度が低 下する高温環境においては S/N 比の大幅な低下が懸念される.

そこでカメラの撮像速度で Δt を与え,シャッタを 8µs のみ開き,シャッタ解放の 2µs 後に燐光 粒子を励起して 6µs 間の燐光を撮影する.この二枚一対の画像を毎秒 30 組取得した.同時計測 の概念と,カメラと光源の制御タイミングの略図を Fig.7 に示す.なお 8µs の露光時間では 900°C においても赤熱の影響がほぼないことを確認した.また,高温環境における BAM-G の燐光寿命 は露光時間よりやや長い.

速度計測は 3.0, 5.0L/min の二つの流量で行い , Δt はそれぞれ 133µs と 80µs とした.この速度条件において, 6µs 間の燐光粒子像の移動量は最大 1pixel 未満のため, 粒子像の変形は比較的小さい.

PIV 計測は,Godball + 緑励起(散乱光),BAM-G + 緑励起,BAM-G + UV 励起(燐光)の3条件で行った.緑励起にはNd:YAG ダブルパルスレーザ(532nm)を用いた.Fig.8 にBAM-G + UV 励起による計測結果例とLDV との比較点の位置を,Fig.9 に条件ごとの平均流速(LDV:130 秒または10万サンプル,PIV:15 秒,450 サンプル)と偏差を示す.Fig.9 から,粒子と流量が同じで,測定方法のみが異なる場合は,局所的な平均流速がLDV と二種類のPIV とでほぼ等しいことがわかる.また,流量一定にも関わらず,速度変動が大きい.更に,3L/min ではGodBall がBAM-G より平均流速が速く,5L/min では逆になるなど,粒子に起因した計測結果の相違には特定の傾向がなく,全体的に流れの変動や不安定が大きいことがわかる.これは乱流や,ヒートガン内部の螺旋状の熱線による気流の旋回や乱流に起因すると考えられる.

なお,このとき LDV 計測点と同じ y 座標の x 方向断面における平均流速(UV-PIV, BAM-G, 3.0L/min)は 0.8683 m/s で,流量から求まる理論値 (0.8939m/s)と近い値が得られた.これらのことから,流れ場の不安定に起因して明確な検証とは言えないものの,各 PIV ともに LDV と同等かつ,適切に二次元速度分布を計測できていると考えられる.以上より,BAM-G の流体追随性に問題は見られず,また,燐光粒子画像による PIV 計測では,通常の PIV 計測と同程度の精度を持った計測ができると考えられる.



#### 温度速度同時計測試験:

壁面衝突噴流を対象として二色法による温度速度同時計測を行った.カメラの性能上,速度計測 に最適な撮影速度での計測が流量 3L/min 条件下でしか行えないため,高温場を実現できる 5L/min 条件においては温度計測のみを行った.Fig.10~Fig.13 に,各流量における可視化結果お よび薄膜熱電対との温度比較を示す.熱電対直上の温度は表面に付着した蛍光体からの光によ って計測できないため,中心から2mm上方および右方(図内,白丸部)の点Pで比較を行った. Fig.10 および Fig.11 より,ヒートガン中心からの距離や速度分布に応じた温度分布が形成されて いることがわかる.BAM-Gの数密度はヒートガン中心ほど高く,粒子像が明るい.計測がこの 数密度の影響を受ける場合,中心ほど低温という結果になるが,本研究の計測では,粒子数密度 の分布の影響をあまり受けず,熱電対での計測結果同様にヒートガン出口近傍かつヒートガン 中心軸上が最も高温となった.Fig.11から測定値も熱電対による結果と近い値を示している.3.3 秒間の時間平均温度の最大誤差は , Tc1 における 20.6℃ であった . この原因として , Tc1 の位置 が熱電対や噴出口と近いため,それらに付着した蛍光体が発する燐光の影響が考えられる。 温度計測のみを行った Fig.12 および Fig.13 から , 高温条件においてもヒートガン中心に近いほ ど高温を示しており, Fig.13 に示す薄膜熱電対との測定結果の差も小さい.この条件における平 均温度の最大誤差は, Tc2 における 47.1°C であった.この計測時には Tc1 と Tc2 との距離が近 いために,熱電対上部ではなく右側で温度の比較を行っている.水平方向には温度勾配が大きい ため, ヒートガン中心近傍の可視化結果が Tc2 より高くなったと考えられる. 熱電対直上で比較 を行った Tc3~Tc5 では、最大誤差が 11.8°C と他点に比べて高い精度で温度計測をすることがで きた.



 $\frac{1}{480} \frac{1}{750} \begin{bmatrix} \circ C \end{bmatrix} = \frac{500}{0} \frac{1}{1} \frac{1}$ 

高温流れ場における,温度速度同時計測手法の開発および評価を目的として,壁面衝突噴流を対 象とした実験を行い,以下のような知見を得た.

- (1) 二色法による温度計測の精度評価として,加熱壁面を対象とした実験を行った.実験結果より,850°Cまでの高温領域において BAM-G が温度計測用のセンサ物質として有用であることが明らかとなった.
- (2) 蛍光体を用いた UV-PIV 計測による速度計測の検証として,常温気流を対象に通常の PIV お よび LDV との比較を行った.本実験系において,蛍光体をトレーサ粒子とした速度計測は, 通常の PIV 計測と同程度の精度を持つことが示された.
- (3) 壁面衝突噴流を対象として,540°Cまでの気流に対して二色法による温度速度同時計測を実現した.また,750°Cまでの気流に対して温度分布計測を行い,高温環境における温度速度同時計測の可能性を示した.このとき薄膜熱電対との最大誤差は47.1°Cであった.

#### 5.主な発表論文等

#### 〔雑誌論文〕 計1件(うち査読付論文 0件 / うち国際共著 0件 / うちオープンアクセス 0件)

1 . 著者名 染矢聡	4 . 巻 24
2. 論文標題	5 . 発行年
PIV技術を用いた温度場と流れ場の同時計測	2019年
3. 雑誌名	6.最初と最後の頁
検査技術	1-5
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
なし	無
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-

#### 〔学会発表〕 計5件(うち招待講演 4件/うち国際学会 3件)

1. 発表者名

Someya S.

#### 2.発表標題

High temperature gas flow measurement over 1000K

#### 3 . 学会等名

18th International Symposium on Flow Visualization(招待講演)(国際学会)

#### 4 . 発表年 2018年

#### 1.発表者名

Someya S., Munakata T., Ito H.

#### 2.発表標題

A Development of Two-Color Thermometry with PIV Using BAMG Phosphor

#### 3 . 学会等名

The Ninth JSME-KSME Thermal and Fluids Engineeing Conference(国際学会)

4 . 発表年 2017年

## 1. 発表者名

Someya S.

#### 2.発表標題

High temperature gas flow measurement over 1000K

#### 3 . 学会等名

6th German-Japanese Joint Seminar (招待講演) (国際学会)

4.発表年 2017年

#### 1.発表者名 <sup>沈左 120</sup>

染矢 聡

## 2.発表標題

1000Kの気流の温度速度同時可視化計測

3.学会等名 自動車技術会シンポジウムNo.17-17(招待講演)

4.発表年 2018年

1.発表者名 染矢 聡

## 2 . 発表標題

燐光を用いた温度速度分布可視化法とその実応用

3 . 学会等名

自動車技術会シンポジウムNo.21-19(招待講演)

4.発表年 2020年

#### ----

# 〔図書〕 計1件

1.著者名	4 . 発行年
染矢聡	2019年
2.出版社	5 . 総ページ数
(株)エヌ・ティー・エス	7
3.書名 サーマルデバイス第5章第3節,潜熱蓄熱システムの最適化	

#### 〔産業財産権〕

〔その他〕 産業技術総合研究所 省エネルギー研究部門 https://unit.aist.go.jp/ieco/groups/index.html 産総研ー省エネルギー研究部門 https://unit.aist.go.jp/ieco/groups/index.html

6	研究組織		
	氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考